



平成 22 年 8 月 10 日

株 主 各 位

会 社 名 日本プロセス株式会社  
 代 表 者 名 代表取締役社長 大部 仁  
 ( J A S D A Q ・ コード 9651 )  
 問 合 せ 先  
 役職・氏名 取締役 管理統括兼財務統括  
 久保 裕  
 電 話 0 3 - 5 4 0 8 - 3 3 5 1

### 第 4 3 期定時株主総会招集ご通知の一部訂正のお知らせ

平成 22 年 8 月 10 日付けでご送付いたしました、当社「第 43 期定時株主総会招集ご通知」の記載事項に一部に誤りがございましたので、謹んでお詫びを申し上げますとともに、本ウェブサイトをもって下記のとおり訂正させていただきます。

#### 記

【訂正箇所】(訂正箇所は\_\_\_\_\_で表示しております。)

#### 訂正 1. 部門別売上高の状況(3 ページ) (訂正前)

	平成 21 年 5 月期 (構成比)	平成 22 年 5 月期 (構成比)	増減額 (増減率)
制御系システム開発	1,915 (37.3%)	2,153 (46.4%)	237 (12.4%)
組込系システム開発	1,528 (29.8%)	1,260 (27.2%)	△267 (△17.5%)
基盤系システム開発	406 (7.9%)	337 (7.3%)	△68 (△17.0%)
業務系システム開発	767 (15.0%)	441 (9.5%)	△325 (△42.4%)
情報サービス・その他	513 (10.0%)	447 (9.6%)	△65 (△12.8%)
計	<u>513</u> (100.0%)	<u>447</u> (100.0%)	<u>△65</u> (△9.5%)

(訂正後)

	平成 21 年 5 月期 (構成比)	平成 22 年 5 月期 (構成比)	増減額 (増減率)
制御系システム開発	1,915 (37.3%)	2,153 (46.4%)	237 (12.4%)
組込系システム開発	1,528 (29.8%)	1,260 (27.2%)	△267 (△17.5%)
基盤系システム開発	406 (7.9%)	337 (7.3%)	△68 (△17.0%)
業務系システム開発	767 (15.0%)	441 (9.5%)	△325 (△42.4%)
情報サービス・その他	513 (10.0%)	447 (9.6%)	△65 (△12.8%)
計	<u>5,131</u> (100.0%)	<u>4,641</u> (100.0%)	<u>△489</u> (△9.5%)

以 上